# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.



## ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE Bureau international



### DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIEE EN VERTU DU TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS (PCT)

(51) Classification internationale des brevets <sup>6</sup>:
C04B 35/83, 35/80, C23C 16/04, 16/44, 16/46, F16D 69/02

(11) Numéro de publication internationale:

WO 98/17599

(43) Date de publication internationale:

30 avril 1998 (30.04.98)

(21) Numéro de la demande internationale:

PCT/FR97/01858

(22) Date de dépôt international:

17 octobre 1997 (17.10.97)

(30) Données relatives à la priorité:

96/12692

18 octobre 1996 (18.10.96)

(81) Etats désignés: CA, CN, JP, KR, RU, UA, US, brevet européen (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

(74) Mandataires: JOLY, Jean-Jacques etc.; Cabinet Beau de

Loménie, 158, rue de l'Université, F-75340 Paris Cedex

Publiée

FR

Avec rapport de recherche internationale.

(71) Déposant (pour tous les Etats désignés sauf US): SOCIETE NATIONALE D'ETUDE ET DE CONSTRUCTION DE MOTEURS D'AVIATION [FR/FR]; Société anonyme, 2, boulevard du Général Martial Valin, F-75015 Paris (FR).

(72) Inventeurs; et

(75) Inventeurs/Déposants (US seulement): CHRISTIN, François [FR/FR]; Chemin de la Tuilerie, F-33160 Saint Aubin de Médoc (FR). DOMBLIDES, Jean-Luc [FR/FR]; 10, rue des Cressonnières, F-33520 Bruges (FR). GOUJARD, Stéphane [FR/FR]; 11, allée Paul Doumer, F-33700 Mérignac (FR). LELUAN, Jean-Luc [FR/FR]; 28, rue R. Bordier, F-33200 Bordeaux (FR). ROBIN-BROSSE, Christian [FR/FR]; 52, avenue de la République, F-33185 Le Haillan (FR). THE-BAULT, Jacques [FR/FR]; 100, rue Etchénique, F-33200 Bordeaux (FR).

(54) Title: DENSIFICATION OF SUBSTRATES ARRANGED IN RING-SHAPED STACKS BY CHEMICAL INFILTRATION IN VAPOUR PHASE WITH TEMPERATURE GRADIENT

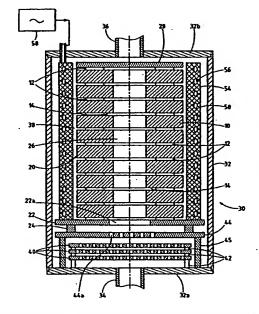
(54) Titre: DENSIFICATION DE SUBSTRATS POREUX DISPOSES EN PILES ANNULAIRES PAR INFILTRATION CHIMIQUE EN PHASE VAPEUR A GRADIENT DE TEMPERATURE

### (57) Abstract

The substrates (10) to be densified are arranged in at least one ring-shaped stack (20) which delimits an internal passage (26) with spaces provided between the substrates. The substrates are non-uniformly heated by establishing a temperature gradient within each substrate, for example by direct inductive coupling, such that parts of the substrates distant from their surfaces exposed to the gas phase have a temperature higher than that of the exposed surfaces. A gas phase containing at least one precursor of the material to be deposited is channelled into the reaction chamber (30) towards one of the two volumes constituted by the inside and the outside of the stack of substrates, at its end closest to the first longitudinal end of the chamber, the volume (26) in which the gas phase is channelled being closed at its end furthest from the first longitudinal end of the chamber.

### (57) Abrégé

Les substrats (10) à densifier sont disposés en au moins une pile (20) annulaire qui délimite un passage intérieur (26) avec des espaces ménagés entre des substrats. Les substrats sont chauffés de façon non uniforme par établissement d'un gradient de température au sein de chaque substrat, par exemple par couplage inductif direct, de sorte que des parties des substrats éloignées de leurs surfaces exposées à la phase gazeuse admise aient une température supérieure à celle des surfaces exposées. Une phase gazeuse contenant au moins un précurseur du matériau à déposer est canalisée dans la chambre de réaction (30) vers l'un des deux volumes constitués par l'intérieur et l'extérieur de la pile de substrats, à son extrémité la plus proche d'une première



extrémité longitudinale de la chambre, le volume (26) dans lequel la phase gazeuse est canalisée étant fermé à son extrémité la plus éloignée de la première extrémité longitudinale de la chambre.

### UNIQUEMENT A TITRE D'INFORMATION

Codes utilisés pour identifier les Etats parties au PCT, sur les pages de couverture des brochures publiant des demandes internationales en vertu du PCT.

AL	Albanie	ES	¥	LS	Landha	SI	Claudain
AN		FI	Espagne Finlande		Lesotho Lituanie		Slovénie
				LT		SK	Slovaquie
AT		FR	France	LU	Luxembourg	SN	Sénégal
Αl		GA .	Gabon	LV	Lettonie	SZ	Swaziland
A2	•	GB	Royaume-Uni	MC	Monaco	TD	Tchad
BA		GE	Géorgie	MD	République de Moldova	$\mathbf{r}_{\mathbf{G}}$	Togo
BB	Barbade	GH	Ghana	MG	Madagascar	TJ	Tadjikistan
BE	Belgique	GN	Guinée	MK	Ex-République yougoslave	TM	Turkménistan
BF	Burkina Faso	GR	Grèce		de Macédoine	TR	Turquie
BG	Bulgarie	HU	Hongrie	ML	Mali	TT	Trinité-et-Tobago
BJ	Bénin	IE	Irlande	MN	Mongolie	UA	Ukraine
BR	Brésil	IL	Israči	MR	Mauritanie	UG	Ouganda
BY	Bélarus	15	Islande	MW	Malawi	US	Etats-Unis d'Amériqu
CA	Canada	IT	Italie	MX	Mexique	UZ	Ouzbékistan
CF	République centrafricaine	JP	Japon	NE	Niger	VN	Viet Nam
CG	Congo	KE	Kenya	NL	Pays-Bas	ΥU	Yougoslavie
CH	Suisse	KG	Kirghizistan	NO	Norvège	zw	Zimbabwe
CI	Côte d'Ivoire	KP	République populaire	NZ	Nouvelle-Zélande		
CM	Cameroun		démocratique de Corée	PL	Pologne		
CN	Chine	KR	République de Corée	PT	Portugal		
CU	Cuba	KZ	Kazakstan	RO	Roumanie		
CZ	République tchèque	LC	Sainte-Lucie	RU	Fédération de Russie		
DE		u	Liechtenstein	SD	Soudan		
DK		LK	Sri Lanka	SE	Suède	حيت	•
EE	- · · · · - · ·	LR	Libéria	SG	Singapour		

10

15

20

25

30

35

## Densification de substrats poreux disposés en piles annulaires par infiltration chimique en phase vapeur à gradient de température

La présente invention concerne un procédé d'infiltration chimique en phase vapeur pour la densification de substrats poreux disposés en piles annulaires, c'est-à-dire des substrats ayant sensiblement une forme de révolution avec un passage ou ouverture central et qui sont disposés en au moins une pile délimitant un passage intérieur formé par les ouvertures centrales des substrats.

Le domaine d'application de l'invention est notamment la fabrication de pièces en matériau composite comprenant un substrat, ou préforme, poreux densifié par une matrice, en particulier la fabrication de disques de frein en matériau composite par densification de préformes fibreuses annulaires.

Pour la fabrication de pièces en matériau composite, en particulier de pièces en matériau composite thermostructural constituées d'une préforme fibreuse en fibres réfractaires (fibres carbone ou céramique, par exemple) densifiée par une matrice réfractaire (carbone ou céramique, par exemple), il est courant de faire appel à des procédés d'infiltration chimique en phase vapeur. Des exemples de telles pièces sont des disques de freins, notamment de freins d'avions, en composite carbone-carbone (C-C).

La densification de substrats poreux par infiltration chimique en phase vapeur consiste à placer les substrats dans une chambre de réaction d'une installation d'infiltration et à admettre dans la chambre une phase gazeuse dont un ou plusieurs constituants forment un précurseur du matériau de la matrice à déposer au sein des substrats pour assurer leur densification. Les conditions d'infiltration, notamment composition et débit de la phase gazeuse, et température et pression dans la chambre, sont choisies pour permettre une diffusion de la phase gazeuse au sein de la porosité interne accessible des substrats afin que le matériau désiré y soit déposé par décomposition d'un constituant de la phase gazeuse ou réaction entre plusieurs constituants de celle-ci.

Les conditions d'infiltration chimique en phase vapeur du carbone pyrolytique, ou pyrocarbone, sont connues depuis longtemps de l'homme de l'art. Le précurseur du carbone est un alcane, un alkyle ou un

10

15

20

25

30

35

alcène, généralement du propane, du méthane ou un mélange des deux. L'infiltration est réalisée à une température d'environ 1000°C sous une pression par exemple d'environ 1 kPa. Les conditions d'infiltration chimique en phase vapeur de matériaux autres que le carbone, notamment de matériaux céramiques, sont également bien connues. On pourra en particulier se référer au document FR-A-2 401 888.

Dans une installation industrielle d'infiltration chimique en phase vapeur, il est habituel de charger la chambre de réaction avec plusieurs substrats ou préformes à densifier simultanément, en utilisant un outillage de support. Lorsque les préformes sont annulaires, elles peuvent être disposées en pile(s) dans une direction longitudinale de la chambre de réaction. Les substrats sont portés à la température voulue par chauffage produit par un suscepteur généralement en graphite qui délimite le volume interne de la chambre et qui forme un induit couplé électromagnétiquement avec un inducteur situé à l'extérieur de la chambre. La phase gazeuse contenant le ou les précurseurs de matériau à déposer au sein des préformes est admise à une extrémité longitudinale de la chambre, tandis que les gaz résiduels sont évacués à l'extrémité opposée d'où ils sont extraits par des moyens de pompage. La phase gazeuse est généralement préchauffée avant d'atteindre les préformes à densifier, par exemple par passage à travers des plateaux de préchauffage perforés.

L'infiltration chimique en phase vapeur est un processus de longue durée. Afin de satisfaire des impératifs de production à l'échelle industrielle, il est souhaité de pouvoir densifier simultanément un nombre de substrats aussi élevé que possible, tout en faisant en sorte que les substrats soient densifiés de la même façon. En particulier, il est nécessaire que tous les substrats parviennent à un même degré de densification avec une matrice ayant une même microstructure.

A cet effet, il est proposé dans le document WO-A-96/33295 de disposer des préformes annulaires en une ou plusieurs piles qui s'étendent dans la direction longitudinale de la chambre de réaction et délimitent chacune un passage intérieur longitudinal. Les préformes dans chaque pile sont espacées mutuellement par des entretoises qui ménagent des espaces entre préformes tout en permettant le passage de la phase gazeuse entre l'intérieur et l'extérieur de la pile. La phase

WO 98/17599 PCT/FR97/01858

gazeuse, de préférence préchauffée, est canalisée vers l'un des deux volumes constitués par l'intérieur, ou l'extérieur, de la ou chaque pile, à une extrémité longitudinale de la chambre de réaction, le volume vers lequel la phase gazeuse est canalisée étant fermé à l'autre extrémité longitudinale de la chambre. La circulation de la phase gazeuse entre l'admission dans la chambre et l'évacuation hors de la chambre se fait de l'intérieur vers l'extérieur de la ou chaque pile, ou inversement, la phase gazeuse passant à travers les espaces entre préformes et diffusant au sein de celles-ci, l'intérieur et l'extérieur de la ou chaque pile étant maintenus en équipression.

Un autre solution décrite dans le document US-A-5 480 678 consiste aussi à disposer des préformes annulaires en une pile qui s'étend dans la direction longitudinale de la chambre de réaction et délimite un passage intérieur longitudinal. Les préformes sont espacées mutuellement par des entretoises annulaires qui entourent complètement les ouvertures centrales des préformes. La phase gazeuse préchauffée est admise à une extrémité du passage intérieur longitudinal de la pile, lequel passage est fermé à son extrémité opposée. Il s'établit ainsi une différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur de la pile forçant la phase gazeuse à traverser les préformes, aucun passage de fuite n'étant ménagé par les entretoises séparant les préformes.

L'installation d'infiltration chimique en phase vapeur isobare à flux dirigé et l'installation à gradient de pression à flux forcé évoquées ciavant permettent de traiter un assez grand nombre de substrats poreux de façon sensiblement uniforme. Il est toutefois souhaitable d'apporter des améliorations, en particulier afin de réduire l'inhomogénéité de densification de chaque substrat.

En effet, si les substrats sont densifiés sensiblement de la même façon, un gradient de densification est observé au sein de chaque substrat, les zones des substrats éloignées des surfaces exposées en premier à la phase gazeuse étant moins densifiées. Il s'agit d'un phénomène bien connu, les zones des substrats dans lesquelles la phase gazeuse diffuse d'abord ayant tendance à se densifier plus rapidement. Il peut même se produire une obturation prématurée de la porosité au niveau des surfaces exposées en premier à la phase gazeuse, avant que le niveau souhaité de densification soit atteint au coeur des préformes. Il

10

15

20

25

30

est alors nécessaire d'interrompre le processus de densification, de retirer les substrats partiellement densifiés de l'installation d'infiltration et de procéder à des opérations d'usinage, ou écroûtage, afin de rouvrir la porosité superficielle. Outre qu'elles augmentent de façon sensible la durée totale de la densification et entraînement des pertes de matière substantielles, ces opérations d'écroûtage imposent la réalisation de substrats ayant des dimensions supérieures à celles des pièces à réaliser, donc encombrants. Le taux de chargement des substrats à l'intérieur de la chambre de réaction est alors inférieur à ce qu'il pourrait être si des écroûtages n'étaient pas à réaliser.

Afin d'éviter ces inconvénients, il est proposé dans le document PCT/US 95/15039 de modifier le processus décrit dans US-A-5 480 678 en réalisant la densification en deux étapes, une première étape à gradient de pression et à flux forcé, comme dans US-A-5 480 678, et une deuxième étape soit par infiltration chimique en phase vapeur isotherme isobare, soit en inversant la direction du flux forcé de phase gazeuse par rapport aux substrats, soit par densification par voie liquide (imprégnation par un précurseur de la matrice à l'état liquide et transformation du précurseur par traitement thermique). Il en résulte une certaine complication du processus global de densification, en particulier si celui-ci doit être interrompu et les substrats partiellement densifiés doivent être retirés de la chambre de réaction entre les deux étapes de densification.

La présente invention a pour but d'améliorer la densification par infiltration chimique en phase vapeur de substrats poreux disposés en piles annulaires, afin de réduire l'inhomogénéité de densification des substrats individuels, sans nécessité de conduire la densification en deux étapes distinctes.

Ce but est atteint grâce à un procédé du type comprenant :

- le chargement des substrats à densifier à l'intérieur d'une chambre de réaction d'une installation d'infiltration, les substrats étant disposés en au moins une pile annulaire qui s'étend dans une direction longitudinale de la chambre et qui délimite un passage intérieur avec des espaces ménagés entre des substrats;
- le chauffage des substrats :

10

15

20

25

30

35

- l'admission, au voisinage d'une première extrémité longitudinale de la chambre de réaction, d'une phase gazeuse contenant au moins un précurseur du matériau à déposer;
- la canalisation de la phase gazeuse admise dans la chambre de réaction vers l'un des deux volumes constitués par l'intérieur et l'extérieur de la ou des piles de substrats, à son extrémité la plus proche de la première extrémité longitudinale de la chambre, le volume dans lequel la phase gazeuse est canalisée étant fermé à son extrémité la plus éloignée de la première extrémité longitudinale de la chambre ; et
- l'évacuation de gaz résiduels hors de la chambre de réaction ; procédé dans lequel, conformément à l'invention,
- les substrats sont chauffés de façon non uniforme par établissement d'un gradient de température au sein de chaque substrat, de sorte que des parties des substrats éloignées de leurs surfaces exposées à la phase gazeuse admise aient une température supérieure à celle des surfaces exposées.

Le processus d'infiltration chimique en phase vapeur avec gradient de température au sein des substrats à densifier est bien connu, en particulier afin de s'opposer à l'établissement d'un gradient de densification et à une obturation prématurée de la porosité au niveau des surfaces des substrats exposées à la phase gazeuse. Le principe en est décrit en particulier dans un article de WV Kotlensky intitulé "A review of CVD carbon infiltration of porous substrates", 16th National SAMPE Symposium, 21 avril 1971, Anaheim, USA.

Alors que les processus d'infiltration chimique en phase vapeur à gradient de température ont été décrits en relation avec la densification de substrats unitaires, la déposante a pu mettre en évidence que, de façon surprenante, des processus de ce type peuvent parfaitement être mis en oeuvre avec une pluralité de substrats disposés en piles annulaires sans requérir de moyens complexes pour le chauffage hétérogène des substrats.

Avantageusement, le chauffage est réalisé par couplage inductif direct entre un inducteur et les substrats à densifier, ceux-ci étant en une matière conductrice de l'électricité. Par couplage inductif direct, on entend ici un couplage entre l'inducteur et, exclusivement, les substrats à

10

15

20

25

30

35

densifier, sans utiliser d'induit ou suscepteur séparé. Des procédés d'infiltration chimique en phase vapeur avec couplage direct entre un inducteur et un substrat en fibres conductrices de l'électricité, notamment en fibres de carbone ou graphite, ou en fibres revêtues de carbone ou de graphite, sont décrits dans les documents WO-A-95/11867, WO-A-95/11868 et WO-A-95/11869 de la demanderesse.

Un inducteur est disposé autour de la ou chaque pile annulaire de substrats, de préférence à l'intérieur de la chambre de réaction. Il est alors par exemple constitué par une bobine d'induction refroidie noyée dans un isolant thermique, tel qu'un ciment. De la sorte, un échauffement préjudiciable de la bobine est évité, et l'ensemble constitué par la bobine et l'isolant est à une température trop basse pour que des dépôts parasites provenant de la phase gazeuse puissent s'y former. En outre, un refroidissement des faces des substrats situées au regard de l'inducteur refroidi favorise l'établissement d'un gradient thermique avec les zones les plus chaudes situées au coeur des substrats, en débit de l'effet de peau inhérent au couplage inductif.

La fréquence d'alimentation de l'inducteur est choisie en fonction de l'emplacement désiré pour les parties les plus chaudes des substrats, en tenant compte de l'effet de peau, des caractéristiques électriques et thermiques des substrats et du refroidissement des surfaces des substrats par radiation et/ou convection. Cette fréquence est typiquement comprise entre 150 Hz et 10 000 Hz, de préférence entre 1 000 et 2 000 Hz.

De préférence, le volume dans lequel la phase gazeuse est canalisée est fermé par un isolant thermique à son extrémité la plus éloignée de celle où la phase gazeuse est admise. De la sorte, on évite des déperditions thermiques en bout de pile et on maintient des mêmes conditions de température des substrats d'un bout à l'autre de la pile dans la direction longitudinale de la chambre de réaction.

Le procédé selon l'invention est remarquable en ce que la densification est réalisée en une seule fois, sans interruption, c'est-à-dire sans nécessiter un arrêt intermédiaire pour réaliser un écroûtage des substrats ou pour passer d'une première à une deuxième phase de densification.

10

15

20

25

30

35

L'absence d'écroûtage permet en outre d'utiliser des substrats dont les dimensions sont proches de celles des pièces à réaliser. La minimisation des surépaisseurs nécessaires, selon l'art antérieur, dans des parties des substrats destinées à être sacrifiées lors de l'écroûtage fait qu'à volume utile égal dans la chambre de réaction un plus grand nombre de substrats peuvent être densifiés simultanément.

On notera que la possibilité de chauffage des substrats annulaires au moyen d'un corps chauffant tel qu'un induit, par exemple en graphite, situé à l'intérieur de la pile, au voisinage des surfaces internes des substrats, n'est pas exclue. Un gradient de température est alors établi entre les surfaces internes des substrats, au regard de l'induit, et leurs surfaces externes exposées. Ce mode de chauffage indirect des substrats peut se combiner avec un couplage direct-lorsqu'un couplage est établi non seulement avec l'induit central, mais aussi avec les substrats, notamment au fur et à mesure de la densification de ceux-ci.

Des modes de réalisation de l'invention seront décrits ci-après, à titre indicatif mais non limitatif, en référence aux dessins annexés sur lesquels :

- la figure 1 est une vue très schématique illustrant la mise en oeuvre d'un procédé conforme à l'invention pour une densification de substrats en pile annulaire avec flux dirigé de phase gazeuse réactionnelle :
  - la figure 2 est une vue d'un détail de la figure 1;
- la figure 3 est une courbe illustrant le gradient de température au sein d'un substrat de la figure 1 ;
- les figures 4 et 5 illustrent très schématiquement deux variantes du procédé illustré par la figure 1;
- la figure 6 est une vue très schématique illustrant la mise en oeuvre d'un procédé conforme à l'invention pour une densification de substrats en pile annulaire avec flux forcé de phase gazeuse réactionnelle;
  - la figure 7 est une vue d'un détail de la figure 6 ;
- la figure 8 est une courbe illustrant le gradient de température au sein d'un substrat de la figure 6 ;
- la figure 9 illustre très schématiquement une variante du procédé de la figure 6;

10

15

20

25

30

35

- la figure 10 est une vue d'un détail de la figure 9 ; et
- la figure 11 illustre très schématiquement une autre variante du procédé de la figure 6, avec chauffage des substrats au moyen d'un suscepteur.

Dans la description qui suit, on envisage la densification de substrats poreux constitués par des préformes annulaires de disques de frein en matériau composite carbone-carbone. Toutefois, le procédé selon l'invention peut être mis en oeuvre sur d'autres types de substrats, dès lors qu'il s'agit de substrats poreux présentant un passage ou ouverture central et susceptibles d'être disposés en pile annulaire.

La figure 1 montre un changement de préformes annulaires poreuses 10 en fibres de carbone, destinées à être densifiées par une matrice de carbone pyrolytique, par exemple des préformes de disques de freins d'avions. Elles sont constituées de strates de fibres de carbone superposées et liées entre elles par aiguilletage. Un procédé de réalisation de préformes en fibres de carbone constituées de strates empilées à plat et aiguilletées est décrit notamment dans le document US-A-4 790 052.

Les préformes 10 sont disposées en une pile verticale 20 à l'intérieur d'une chambre de réaction 30 entourée par une enceinte 32 d'axe vertical munie d'un fond 32a et d'un couvercle 32b.

La phase gazeuse contenant un ou plusieurs précurseurs du carbone est introduite dans la chambre 30 par une conduite d'alimentation 34 traversant le fond 32a. La phase gazeuse donnant du carbone pyrolytique est par exemple constituée de propane et de gaz naturel, précurseurs du carbone. Les gaz résiduels sont extraits à la partie supérieure de la chambre 30, au moyen d'une conduite d'évacuation 36 traversant le couvercle 32b. La conduite d'évacuation 36 est reliée à un dispositif de pompage (non représenté) permettant d'établir la pression désirée dans la chambre.

La phase gazeuse pénétrant dans la chambre 30 est éventuellement préchauffée par passage à travers des plateaux de préchauffage perforés 40 espacés les uns des autres et du fond 32a par des entretoises 42. Les plateaux 40 et entretoises 42 sont par exemple en graphite.

10

15

20

25

30

35

La phase gazeuse préchauffée peut passer à travers un plateau diffuseur 44 qui repose sur le fond 32a par l'intermédiaire d'un pied 45 en forme de couronne. Le plateau diffuseur 44 présente une pluralité de passages 44a régulièrement espacés afin de répartir la phase gazeuse de façon uniforme.

La pile 20 repose sur un plateau support 22 qui repose sur le plateau diffuseur 44 par l'intermédiaire d'une cale annulaire 24. Le plateau support 22 est muni d'un trou central 22a. Les préformes empilées 10 sont alignées verticalement avec le trou 22a qui a un diamètre égal ou légèrement supérieur au diamètre interne des préformes 10. Ainsi, la pile 20 de préformes alignées verticalement définit un passage central 26 en forme de cheminée constitué par les ouvertures centrales des préformes. Le passage 26 est obturé à sa partie supérieure par un écran plein 28.

Les éléments intercalaires 12, ou entretoises, de faible épaisseur, sont disposés dans la pile 20 entre les préformes 10 ou au moins entre des groupes de préformes empilées. Les entretoises 12 se présentent par exemple sous forme de barrettes disposées radialement ménageant une communication entre l'intérieur et l'extérieur de la pile. Des entretoises semblables sont aussi disposées entre le plateau support 22 et la première préforme qui repose sur celui-ci, et entre l'écran 28 et la dernière préforme de la pile 20. Chaque espace 14 ainsi ménagé par les entretoises 12 offre des passages de fuite 16 pour la phase gazeuse entre l'intérieur et l'extérieur de la pile 20 (figure 2). Ainsi, la pression entre le passage central 26 et le volume interne de la chambre 30 est équilibrée et la phase gazeuse peut diffuser au sein des préformes 10 à partir des faces planes principales de celles-ci.

La phase gazeuse préchauffée issue du plateau diffuseur 44 est canalisée vers le volume constitué par le passage central 26 de la pile 20. A cet effet, la cale 24 disposée entre le plateau support 22 et le plateau diffuseur 44 est une bague pleine de diamètre interne égal ou supérieur à celui du trou 22a et entoure celui-ci. Le plateau diffuseur 44 est muni de perforations uniquement au regard du passage 26. La phase gazeuse canalisée dans le passage 26 circule de l'intérieur vers l'extérieur de la pile 20, et parvient dans le volume 38 de la chambre 30,

10

15

20

25

30

35

extérieur à la pile 10, d'où elle est évacuée par la conduite d'évacuation 36.

Le chauffage des préformes à la température désirée pour réaliser l'infiltration chimique en phase vapeur est produit au moyen d'un inducteur 50 entourant la pile 20 à l'intérieur de la chambre 30, et de même axe vertical que la pile 20.

L'inducteur 50 repose sur le support 22 et comprend une bobine d'induction 52 noyée à l'intérieur d'un manchon 54 en matériau réfractaire isolant thermique, par exemple en un ciment. La bobine est par exemple formée par un enroulement creux 56 parcouru par un fluide de refroidissement, par exemple de l'eau et relié à un échangeur de chaleur (non représenté) à l'extérieur de la chambre 30. La bobine 52 est alimentée électriquement par liaison à un circuit d'alimentation 58. En variante, il est possible d'utiliser pour la bobine un conducteur plein, et de loger un circuit de refroidissement séparé dans le manchon 54.

Avec cette disposition, le chauffage des préformes 10 est réalisé par couplage inductif direct entre chaque préforme et la bobine 52. Comme décrit dans le document WO-A-95/11869 déjà cité, des préformes fibreuses en fibres de carbone aiguilletées conviennent bien pour assurer un couplage direct satisfaisant, dès lors que le taux volumique de fibres, c'est-à-dire le pourcentage du volume des préformes effectivement occupé par les fibres, est de préférence d'au moins 20 %, voire au moins 25 %.

Il est bien connu que le chauffage d'un corps par induction est produit par effet Joule, par les courants induits, et que ceux-ci se concentrent en surface (effet de peau). Ce phénomène de concentration en surface est d'autant plus marqué que la fréquence du courant alimentant l'inducteur est élevée.

Dans le cas présent, en dépit de l'effet de peau, par le choix d'une fréquence convenable et en tenant compte du refroidissement des faces latérales des préformes par radiation au regard de l'inducteur refroidi, il est possible d'obtenir un gradient de température au sein des préformes ayant le profil illustré par la figure 3. Le long d'un rayon des préformes, entre la circonférence intérieure et la circonférence extérieure, la température croît d'une température Tm1 à une température Tmax, au

10

15

20

25

30

voisinage du diamètre médian, et décroît ensuite jusqu'à une température Tm2.

La fréquence la plus adaptée pour obtenir une tel gradient dépend de plusieurs paramètres : nature exacte des fibres, dimension des préformes en direction radiale, valeurs de résistivité électrique et de conductivité thermique...

A titre indicatif, pour une préforme aiguilletée en fibres de carbone, la fréquence optimale se trouve dans la gamme d'environ 150 Hz à environ 10 000 Hz, selon le taux de fibres et la dimension radiale des préformes. La puissance fournie à l'inducteur est choisie pour que la température Tmax soit au moins égale à celle nécessaire à la formation d'un dépôt du matériau souhaité pour la matrice, par exemple maintenue à une valeur d'environ 1050°C avec le précurseur propane. Les température Tm1 et Tm2 peuvent présenter un écart d'au moins 100°C avec Tmax, au moins au début du processus d'infiltration. Au fur et à mesure de l'infiltration, le front de densification progresse depuis la circonférence médiane des préformes vers les circonférences intérieure et extérieure, et les écarts entre Tmax, d'une part, et Tm1 et Tm2, d'autre part, vont en décroissant.

Le plateau support 22, la cale 24, les entretoises 12 et l'écran 28 sont en un matériau non susceptible de se coupler avec l'inducteur 50, par exemple en oxyde réfractaire tel que l'alumine ou la silice, ou en céramique. Ce matériau peut être massif ou être constitué par une texture fibreuse compacte, par exemple un feutre dense. Par leur caractère isolant thermique, le plateau support 22 et l'écran 28 s'opposent à des déperditions thermiques aux extrémités de la pile 20. De la sorte, toutes les préformes 10 sont soumises aux mêmes conditions de température.

Par ailleurs, on notera qu'un gradient de température est établi entre les circonférences intérieure et extérieure des préformes 10, mais non entre leurs faces planes principales. De la sorte, une température sensiblement égale peut être observée le long d'une ligne verticale de la pile 20. De plus, dans chaque zone élémentaire verticale d'une préforme, sur l'épaisseur de celle-ci, la densification se produit de façon isobare et isotherme.

10

15

20

25

30

35

Un chargement du type de celui illustré par la figure 1 a été réalisé avec des préformes annulaires de disques de frein en fibres de carbone à précurseur polyacrylonitrile préoxydé. Les préformes sont formées de strates de fibres de carbone superposées et aiguilletées comme décrit dans le document US-A-4 790 052, le taux volumique de fibres étant égal à 25 %.

Les préformes sont toutes de mêmes dimensions, à savoir un diamètre intérieur de 120 mm, un diamètre extérieur de 370 mm et une épaisseur de 40 mm. Des espaces de 3 mm sont ménagés entre préformes empilées au moyen d'entretoises en silice.

Un ensemble de 6 préformes est densifié simultanément en utilisant une phase gazeuse constituée, en volume, de 25 % de propane et 75 % de gaz naturel. L'inducteur est alimenté sous une fréquence de 1 500 Hz et à une puissance permettant de porter les zones les plus chaudes des préformes à une température de 1030°C. La température la plus élevée est contrôlée au moyen d'un capteur situé au niveau de la circonférence médiane d'une préforme. Les températures minimales, au niveau des circonférences intérieure et extérieure, mesurées au moyen de capteurs, sont égales à environ 930°C à 950°C au début du processus d'infiltration.

La densification est poursuivie jusqu'à laisser une porosité résiduelle de 10 %. La durée nécessaire est de 300 heures. Une observation au microscope optique d'un échantillon découpé dans un disque obtenu montre une densification satisfaisante.

A titre de comparaison, un processus de densification conduit sur un chargement de préformes identiques, mais dans des conditions isothermes isobares, sensiblement comme décrit dans le document WO-A-96/33295, a nécessité un écroûtage intermédiaire et une durée totale de 800 heures pour parvenir au même niveau de densification.

La figure 4 illustre une variante de mise en oeuvre du procédé de la figure 1.

Selon cette variante, plusieurs piles verticales 20, 20', 20" de préformes 10 sont disposées dans la même chambre de réaction 30. Chaque pile 20, 20', 20" est entourée par un inducteur 50, 50', 50" qui lui est propre. Des écrans (non représentés) peuvent être disposés afin d'éviter des interactions entre inducteurs.

10

15

20

25

30

35

Les piles 20, 20', 20" et inducteurs 50, 50', 50" reposent sur le même plateau support 22. Celui-ci est muni de trous 22a, 22'a, 22"a alignés verticalement avec les passages centraux 26, 26', 26" des piles de préformes. La phase gazeuse issue du plateau diffuseur 22 est canalisée vers les passages 26, 26', 26". A cet effet, les cales 24, 24', 24" disposées entre le plateau support 22 et le plateau diffuseur 44 sont des bagues qui entourent les trous 22a, 22'a, 22"a, et le plateau diffuseur 44 est muni de perforations 44a uniquement au regard des passages 26, 26', 26". Des écrans 28, 28', 28" obturent les passages 26, 26', 26" à leur extrémité supérieure.

De la sorte, la phase gazeuse canalisée vers les passages 26, 26', 26" s'écoule de l'intérieur des piles 20, 20', 20" vers l'extérieur, dans le volume 38 d'où elle est évacuée à travers la conduite d'évacuation 36. Un plateau supérieur perforé 46 peut être disposé au-dessus des piles 20, 20', 20" afin d'homogénéiser l'écoulement des gaz résiduels dans le volume 38. Le plateau 46 repose sur les écrans 28, 28', 28" par des pieds 48 en matériau réfractaire non conducteur de l'électricité, identique par exemple au matériau du plateau support 22, des entretoises 12 entre les préformes 10, et des écrans 28.

La variante de réalisation de la figure 4 permet d'augmenter le nombre de préformes densifiées simultanément. Il est envisageable aussi, comme montré par la figure 5, de disposer plusieurs piles verticales 20, 20' de préformes 10, avec leurs inducteurs associés 50, 50', le long d'un même axe vertical dans la chambre de réaction 30. Les piles et inducteurs reposent sur des supports respectivement inférieur 22 et intermédiaire 22' munis de trous 22a, 22'a alignés avec les ouvertures centrales des préformes pour former un passage continu 26 où la phase gazeuse est canalisée. Le passage 26 est fermé à son extrémité supérieure par un écran 28. Le support intermédiaire 22' repose sur le support inférieur 22 par l'intermédiaire de pieds 23. Les inducteurs 50, 50' sont formés de bobines cimentées refroidies par eau. Les circuits d'alimentation électrique et de refroidissement des inducteurs sont reliés en série à travers le plateau support intermédiaire 22'. Bien entendu, les variantes de réalisation des figures 4 et 5 peuvent être combinées en disposant dans une même chambre de réaction plusieurs ensembles

10

15

20

25

30

35

comprenant chacun plusieurs piles verticales de préformes alignées verticalement.

Les figures 6 et 7 illustrent un autre mode de mise en oeuvre de l'invention dans le cas d'une infiltration chimique en phase vapeur avec flux forcé établissant un gradient de pression au sein des préformes à densifier.

Le mode de réalisation de la figure 6 se distingue de celui de la figure 1 par le fait que les entretoises 112 entre les préformes 110 sont constituées de bagues pleines qui isolent les espaces 114 entre préformes de l'extérieur de la pile 120, les bagues étant, dans cet exemple, toutes disposées au niveau de la périphérie des préformes.

La phase gazeuse admise par la conduite d'alimentation 134 qui traverse le fond 132a de la chambre de réaction 130 est préchauffée par passage à travers les plateaux de préchauffage perforés 140. La phase gazeuse passe ensuite à travers les trous 144a du plateau diffuseur 144 et parvient au passage interne 126 de la pile 120 à travers le trou central 122a du plateau support 122. Le plateau support 122 repose sur le plateau diffuseur 144 par l'intermédiaire d'une entretoise 124 en forme de bague entourant le trou 122a. Le passage 126 est fermé à sa partie supérieure par un écran 128.

Le chauffage des préformes est réalisé par couplage inductif direct au moyen d'un inducteur 150 cimenté refroidi par circulation d'eau, identique à l'inducteur 50 de la figure 1.

La phase gazeuse parvenant dans le passage interne 126 de la pile de préformes ne peut s'écouler vers le volume 138 de la chambre 130 extérieur à la pile qu'en diffusant à travers les préformes 110 (figure 7). La perte de charge qui en résulte se traduit par une différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur de la pile. Les gaz résiduels sont extraits du volume 138 par une conduite d'évacuation 136 traversant le couvercle 132b.

Le chauffage inductif des préformes engendre au sein de celles-ci un gradient de température. Il est souhaitable que les zones les plus chaudes des préformes 110 soient éloignées des surfaces qui sont les premières au contact de la phase gazeuse. Le dépôt de la matrice se faisant préférentiellement dans les parties les plus chaudes, et/ou à plus forte pression ponctuelle en cas de dépôt réactif, on peut ainsi éviter un

colmatage prématuré de la porosité au niveau des surfaces d'entrée de la phase gazeuse et de sortie des gaz résiduels. Le profil de température le long d'un rayon d'une préforme, entre la circonférence intérieure et la circonférence extérieure a ainsi de préférence l'allure représentée sur la figure 8. La température croît d'une valeur T'm1, au niveau de la circonférence intérieure, jusqu'à un maximum T'max dans une zone médiane, et décroît jusqu'à une valeur T'm2 au niveau de la circonférence extérieure qui fait face à l'inducteur refroidi. Un tel profil peut être obtenu en favorisant l'effet de peau de façon plus prononcée que dans le cas de la figure 3. Dans des conditions d'infiltration analogues (même précurseur de carbone), les valeurs de T'max, d'une part, et de T'm1 et T'm2, d'autre part, peuvent être proche de celles de Tmax, et de Tm1 et Tm2 du mode de réalisation des figures 1 à 3.

5

10

20

25

30

35

Les gaz résiduels parvenus à l'extérieur de la pile 120 sont 15 extraits du volume 138 de la chambre par une conduite d'évacuation passant à travers le couvercle 132b.

Une variante du procédé illustré par les figures 6 à 8 est montrée par les figures 9 et 10.

On retrouve la chambre de réaction 130 contenant un induit 150 entourant une pile 120 de préformes 110.

Des entretoises 112, 112' sont disposées entre les préformes 110, ainsi qu'entre le plateau 122 et la préforme située au bas de la pile et entre la préforme située au sommet de la pile et l'écran 128.

Dans cette variante de réalisation, les entretoises 112 placées au voisinage du bord périphérique externe des préformes 110, comme dans le mode de réalisation de la figure 6, alternent avec des entretoises 112' placées au voisinage du bord périphérique interne des préformes 110. Les entretoises 112, 112' sont sous forme de bagues pleines qui isolent de façon étanche le passage central 126 du volume 128 de la chambre 130, à l'extérieur de la pile 120.

La phase gazeuse est donc forcée à s'écouler à travers les préformes 110 de la façon montrée par des flèches sur la figure 10. Le chauffage inductif des préformes engendre en leur sein un gradient de température comme dans le cas du procédé de la figure 6.

La disposition alternée des entretoises 112, 112', sur la hauteur de la pile, permet d'augmenter la surface de sortie des gaz ayant

10

15

20

25

30

35

. . . <u>-</u>...

traversé les préformes et ainsi de prolonger la densification avant d'aboutir à une différence de pression trop importante entre l'intérieur et l'extérieur de la pile, pouvant engendrer une nucléation en phase homogène (dépôt de suies) à l'intérieur de la pile.

Dans ce qui précède, il est envisagé le cas où les préformes formant la ou chaque pile annulaire sont chauffées par couplage inductif direct avec un inducteur.

L'invention peut aussi être mise en œuvre avec chauffage des préformes au moyen d'un induit, ou suscepteur, central situé à proximité des faces internes des préformes.

Une telle disposition est montrée par la figure 11 qui se distingue de la figure 6 par la présence, dans le passage central 126, d'un induit 160.

L'induit 160 se présente sous forme d'un tube, par exemple en graphite, qui s'étend sensiblement sur toute la hauteur de la pile 120 en étant par exemple fixé sous l'écran 128. Le diamètre extérieur de l'induit 160 est inférieur au diamètre intérieur des préformes 110, de manière à ménager un passage annulaire 162 permettant à la phase gazeuse d'accéder aux intervalles entre préformes 110.

La phase gazeuse pénétrant dans l'enceinte accède à une extrémité du passage annulaire 162, ainsi qu'à l'intérieur 164 de l'induit tubulaire 160 d'où elle parvient à l'autre extrémité du passage annulaire 162.

Des passages radiaux 166, formés à un ou plusieurs niveaux de l'induit 160, permettant à la phase gazeuse circulant à l'intérieur de l'induit, d'accéder au passage annulaire 162 à un ou plusieurs niveaux intermédiaires.

La présence de l'induit 160, couplé à l'inducteur 150, permet un chauffage des préformes 110 avec gradient de température entre leurs surfaces internes au regard de l'induit et leurs surfaces externes faisant face à l'inducteur refroidi 150 exposées aux gaz résiduels circulant dans l'espace 138.

Le chauffage des préformes 110 peut aussi en partie être provoqué par leur couplage avec l'inducteur, en plus du couplage de l'induit 160, notamment au fur et à mesure de leur densification.

10

15

20

25

30

35

Bien entendu, le chauffage des préformes avec induit ou suscepteur central, tel que montré par la figure 11, pourrait aussi être mis en œuvre avec les modes de réalisation décrits autres que celui de la figure 6.

Dans les modes de réalisation envisagés ci-avant, la phase gazeuse circule du bas vers le haut de la chambre de réaction.

Il est possible d'adopter un sens de circulation inverse, la phase gazeuse étant admise au sommet de la pile et les gaz résiduels étant extraits à la base de la pile. Dans ce cas, le préchauffage et la répartition de la phase gazeuse sont réalisés au moyen de plateaux situés au-dessus de la pile de préformes et éventuellement supportés par celle-ci.

Des variantes de mise en oeuvre du procédé des figures 6, 9 et 11 avec plusieurs piles verticales munies de leurs inducteurs correspondants et disposées dans une même chambre de réaction, peuvent être réalisées, d'une façon semblable à celle décrite en référence aux figures 4 et 5, les espaces entre préformes dans les piles étant toutefois fermés pour ne pas ménager de passages de fuite.

Dans ce qui précède, on a envisagé le cas où la phase gazeuse est admise à l'intérieur des piles de préformes, et s'écoule vers l'extérieur, en flux dirigé ou en flux forcé. Il est possible de prévoir une circulation inverse. La phase gazeuse est alors canalisée dans le volume de la chambre situé à l'extérieur de la ou des piles de préformes, volume fermé à son extrémité opposée à celle d'admission de la phase gazeuse. Les gaz résiduels sont alors extraits du ou des volumes intérieurs des piles. Dans le cas de la figure 6, les entretoises doivent alors être placées au voisinage de la périphérie interne des préformes. Par contre, dans le cas de la figure 11, la disposition des entretoises peut rester inchangée.

De plus, bien que les fibres de carbone soient préférées pour former des préformes ayant les caractéristiques souhaitées de résistivité électrique et conductivité thermique, d'autres fibres peuvent convenir, telles que des fibres de graphite, ou d'autres fibres, de préférence réfractaires, telles que des fibres en céramique, revêtues de carbone ou de graphite.

De plus encore, des préformes réalisées autrement que par empilement et aiguilletage de strates peuvent être utilisées, par exemple

10

des préformes de feutre ayant un taux volumique de fibres relativement élevé, égal de préférence à au moins 15 %, de préférence encore au moins 25 %.

Enfin, dans les cas où la chambre de réaction contient une seule pile verticale de préformes ou plusieurs piles verticales superposées, il est possible de disposer l'inducteur ou les inducteurs à l'extérieur de la chambre de réaction. La paroi de la chambre entourant la pile ou les piles de préformes est alors réalisée en un matériau réfractaire transparent aux ondes électromagnétiques, par exemple en silice. Cette disposition permet d'utiliser une phase gazeuse non nécessairement chimiquement compatible avec le matériau du manchon 54, par exemple une phase gazeuse contenant du méthyltrichlorosilane, précurseur du carbure de silicium.

10

25

30

### REVENDICATIONS

- 1 Procédé d'infiltration chimique en phase vapeur pour la densification de substrats poreux présentant une ouverture centrale, le procédé comprenant :
- le chargement des substrats à densifier à l'intérieur d'une chambre de réaction d'une installation d'infiltration, les substrats étant disposés en au moins une pile annulaire qui s'étend dans une direction longitudinale de la chambre et qui délimite un passage intérieur avec des espaces ménagés entre des substrats;
- le chauffage des substrats;
- l'admission, au voisinage d'une première extrémité longitudinale de la chambre de réaction, d'une phase gazeuse contenant au moins un précurseur du matériau à déposer;
- la canalisation de la phase gazeuse admise dans la chambre de réaction vers l'un des deux volumes constitués par l'intérieur et l'extérieur de la ou des piles de substrats, à son extrémité la plus proche de la première extrémité longitudinale de la chambre, le volume dans lequel la phase gazeuse est canalisée étant fermé à son extrémité la plus éloignée de la première extrémité longitudinale de la chambre; et
  - l'évacuation de gaz résiduels hors de la chambre de réaction ; caractérisé en ce que
  - les substrats sont chauffés de façon non uniforme par établissement d'un gradient de température au sein de chaque substrat, de sorte que des parties des substrats éloignées de leurs surfaces exposées à la phase gazeuse admise aient une température supérieure à celle des surfaces exposées.
  - 2 Procédé selon la revendication 1 pour la densification de substrats annulaires, caractérisé en ce qu'un gradient de température est établi entre une partie des substrats située entre leurs circonférences intérieure et extérieure et des parties des substrats situées au voisinage des circonférences intérieure et extérieure.
- 3 Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 et 2,
   35 caractérisé en ce que les substrats sont portés sensiblement à la même

10

15

20

25

température le long d'une ligne parallèle à la direction longitudinale de la chambre.

- 4 Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que l'on charge les substrats à l'intérieur de la chambre de réaction en plusieurs piles annulaires.
- 5 Procédé selon la revendication 4, caractérisé en ce que l'on charge les substrats à l'intérieur de la chambre de réaction en formant au moins un ensemble comprenant plusieurs piles annulaires alignées dans la direction longitudinale de la chambre et ayant des passages intérieurs communiquant entre eux.
- 6 Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que le chauffage des substrats d'une pile est réalisé par couplage inductif direct avec un inducteur entourant la pile.
- 7 Procédé selon la revendication 6, caractérisé en ce que l'on place un inducteur autour de la ou chaque pile, à l'intérieur de la chambre de réaction.
- 8 Procédé selon la revendication 7, caractérisé, en ce que l'on utilise un inducteur comprenant une bobine d'induction refroidie par circulation d'un fluide.
- 9 Procédé selon la revendication 6, caractérisé en ce que l'on place un inducteur autour de la ou chaque pile, à l'extérieur de la chambre de réaction.
- 10 Procédé selon l'une quelconque des revendications 6 à 9, caractérisé en ce que l'on alimente l'inducteur par un courant dont la fréquence est comprise entre 150 Hz et 10 000 Hz.
- 11 Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que le chauffage des substrats d'une pile est réalisé au moins en partie au moyen d'un corps chauffant disposé à l'intérieur de la pile.
- 30 12 Procédé selon la revendication 11, caractérisé en ce que l'on utilise un corps chauffant sous forme d'un induit couplé avec un inducteur entourant la pile.
  - 13 Procédé selon la revendication 12, caractérisé en ce que l'on utilise un induit de forme tubulaire.
- 14 Procédé selon la revendication 13, caractérisé en ce que l'on utilise un induit qui présente des trous radiaux.

10

15

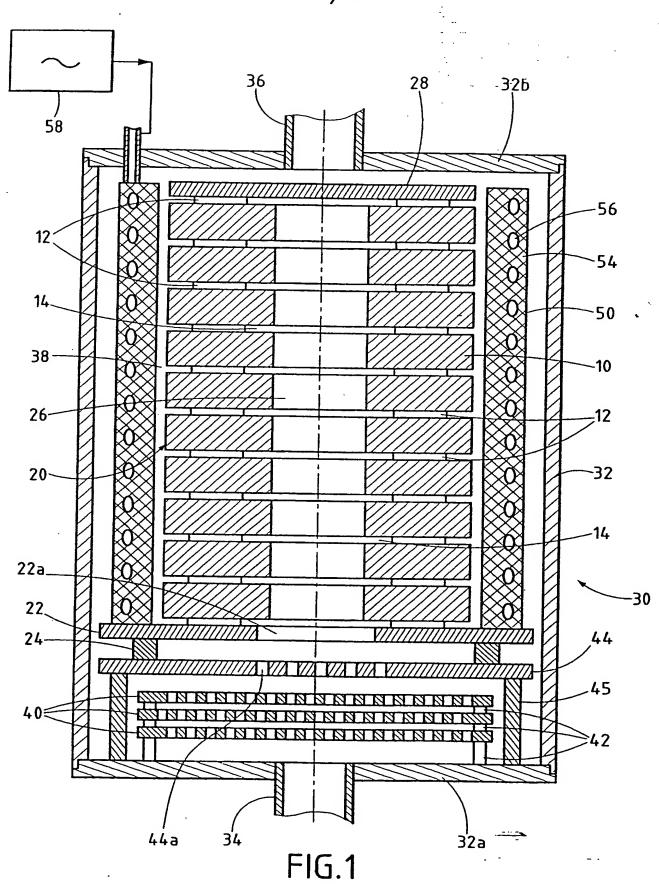
20

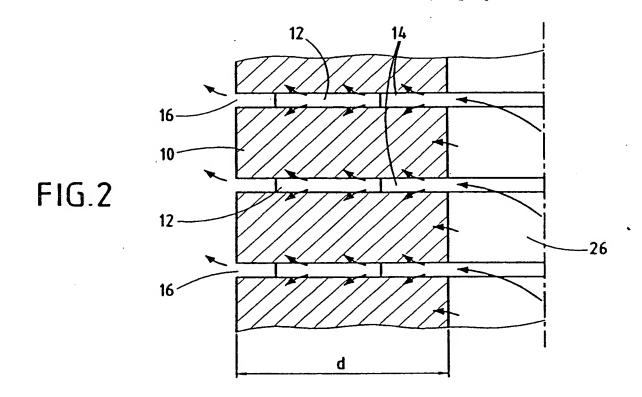
25

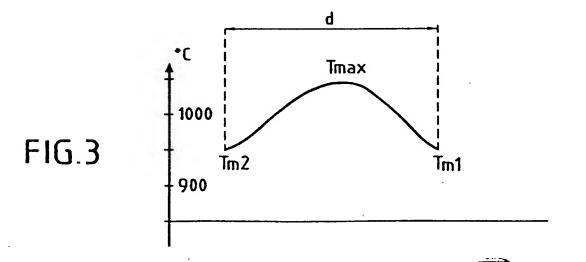
30

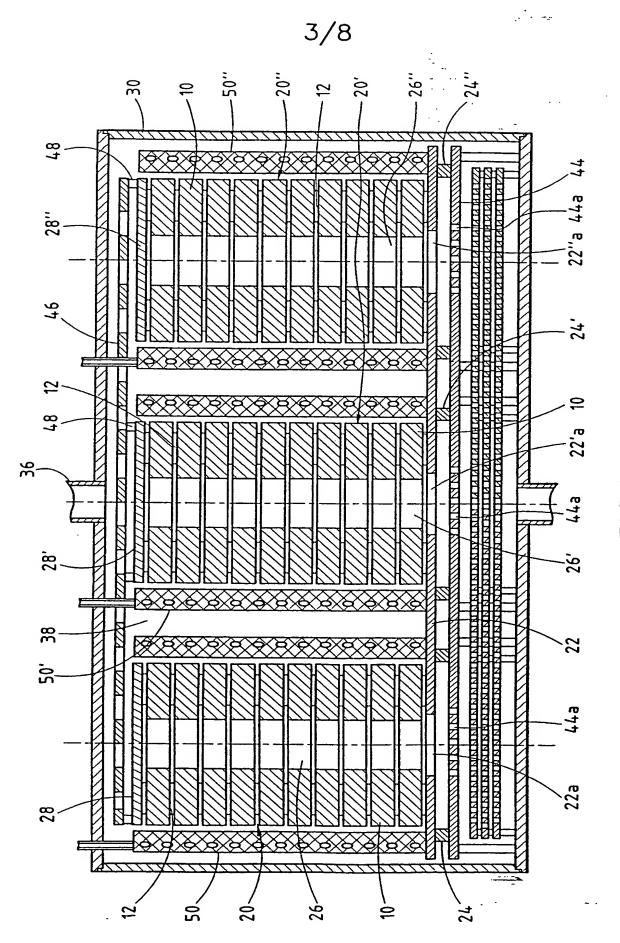
- 15 Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 14, caractérisé en ce que l'on ferme le volume dans lequel la phase gazeuse est canalisée par un isolant thermique à l'extrémité de la pile opposée à celle où la phase gazeuse est admise.
- 16 Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 15, caractérisé en ce que l'on ménage entre des substrats formant une pile annulaire des espaces faisant communiquer l'intérieur de la pile avec l'extérieur de la pile, de sorte que la phase gazeuse peut circuler dans ces espaces entre l'intérieur et l'extérieur de la pile, ou inversement.
- 17 Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 15, caractérisé en ce que l'on ménage entre des substrats formant une pile annulaire des espaces fermés, de sorte que la circulation de la phase gazeuse entre l'intérieur et l'extérieur de la pile, ou inversement, se fait de façon forcée à travers les substrats.
- 18 Procédé selon la revendication 17, caractérisé en ce que l'on dispose entre les substrats des entretoises annulaires disposées alternativement au voisinage des bords périphériques externes des substrats et des bords périphériques internes des substrats.
- 19 Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 18, caractérisé en ce que la phase gazeuse est canalisée vers le volume constitué par l'intérieur de la ou des piles de substrats et les gaz résiduels sont évacués du volume constitué par l'extérieur de la ou des piles de substrats.
- 20 Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 19 pour la réalisation de disques de freins en matériau composite carbone-carbone, caractérisé en ce que l'on forme au moins une pile annulaire de substrats constitués par des préformes annulaires de disques de frein en fibres de carbone et l'on admet dans la chambre de réaction une phase gazeuse contenant au moins un précurseur de carbone pyrolytique.
- 21 Procédé selon la revendication 20, caractérisé en ce que les préformes sont formées de strates de fibres de carbone aiguilletées.
- 22 Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 21, caractérisé en ce que les substrats poreux sont des substrats fibreux ayant un taux volumique de fibres au moins égal à 15 %.

1/8

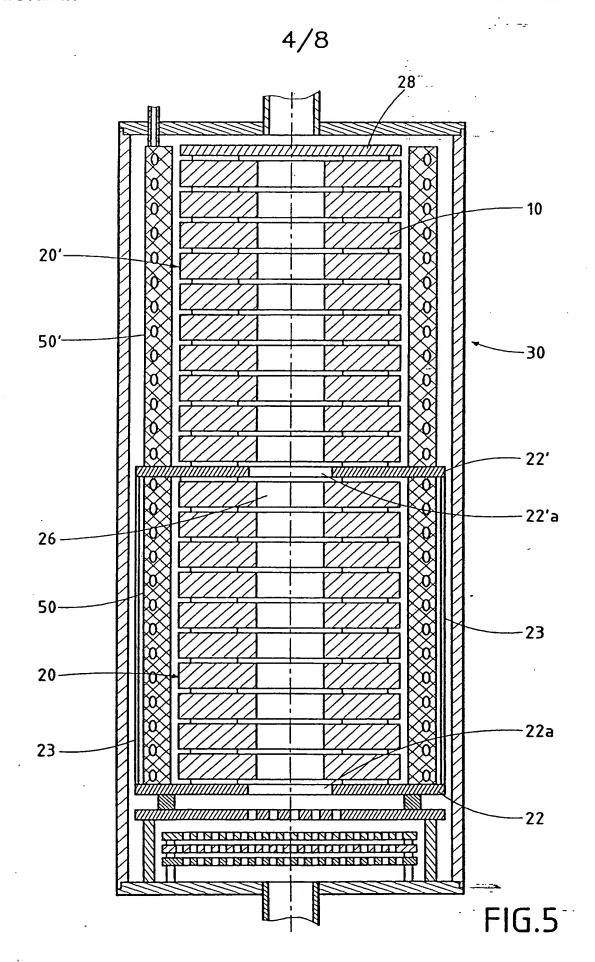


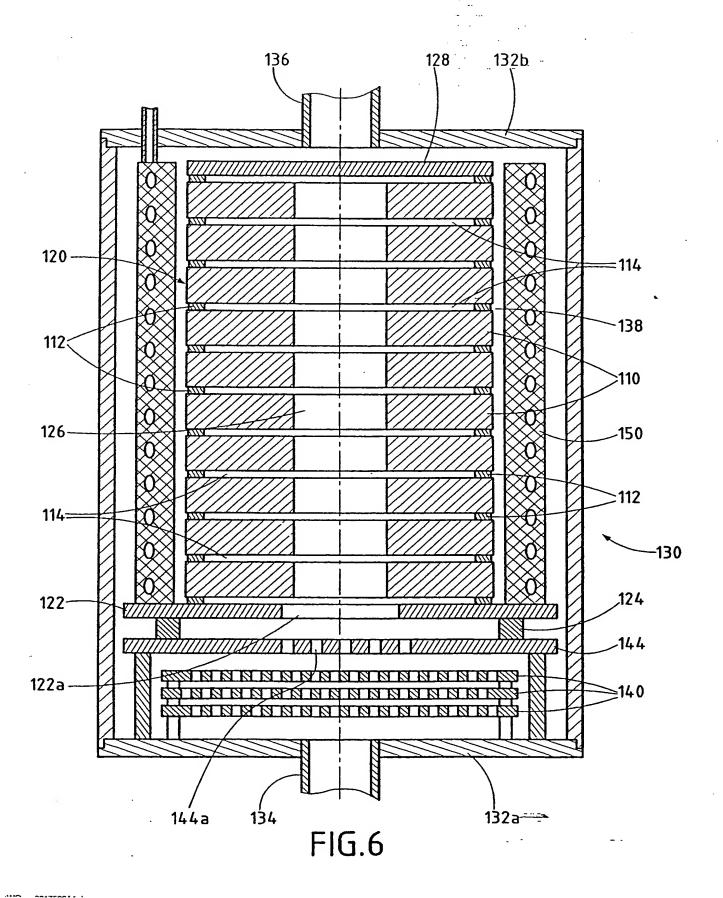




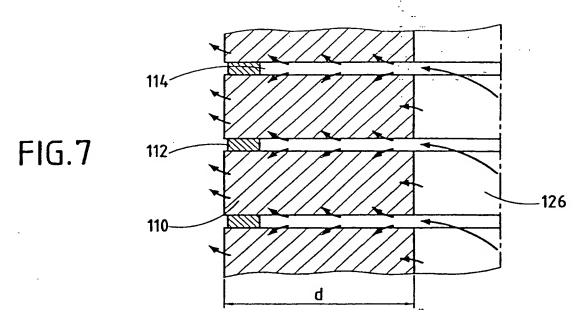


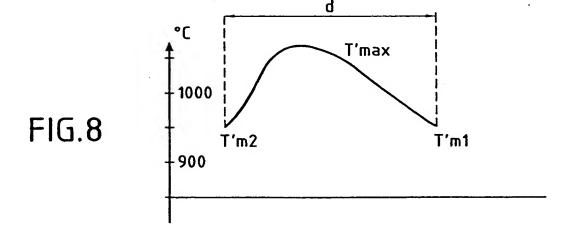
7 じ:

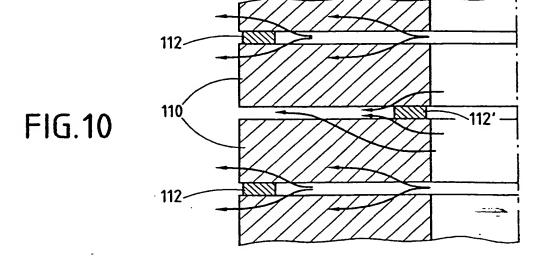


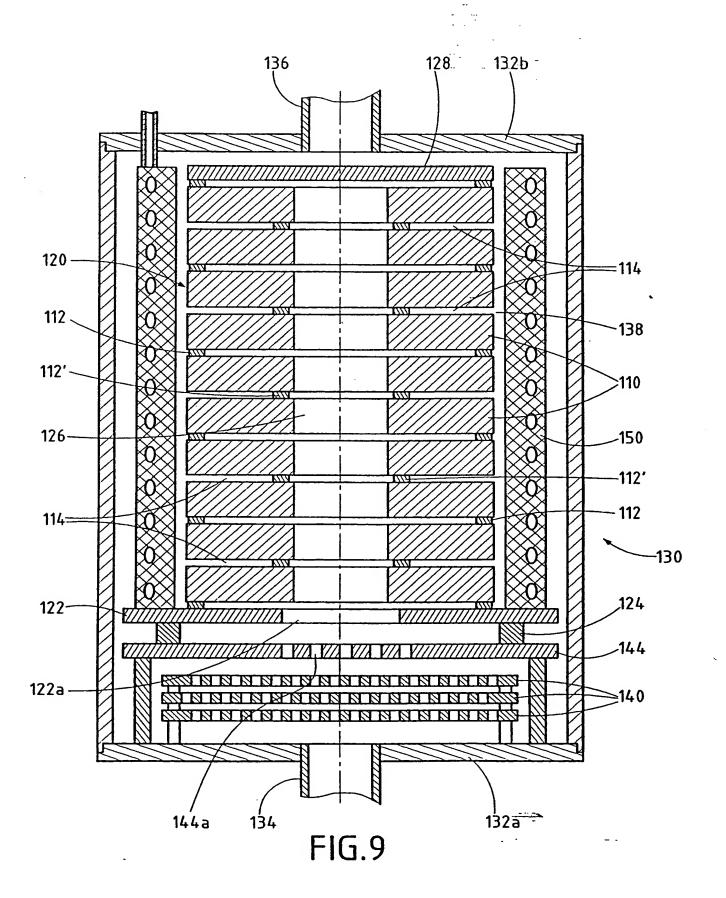


6/8

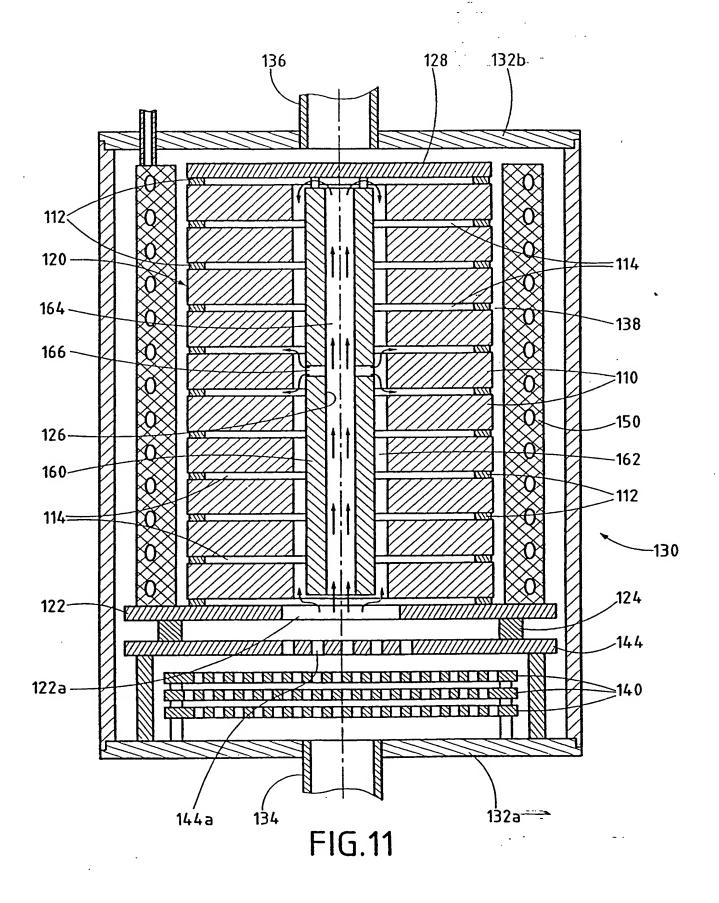








8/8



### INTERNATIONAL SEARCH REPORT

int. .tional Application No PCT/FR 97/0.1858

			711/ 2770
A. CLASS IPC 6	SIFICATION OF SUBJECT MATTER C04B35/83 C04B35/80 C23C16, F16D69/02	6/04 C23C16/44	C23C16/46
According	to International Patent Classification (IPC) or to both national classification	ification and IPC	
B. FIELDS	S SEARCHED		
Minimum d IPC 6	documentation searched (classification system followed by classification ${\tt C04B} - {\tt C23C}$	ation symbols)	<del>_</del> _ *
Documenta	ation searched other than minimum documentation to the extent that	I such documents are included in th	he fields searched
Electronic d	data base consulted during the international search (name of data t	pase and, where practical, search to	terms used)
C. DOCUM	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		···
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the re	elevant passages	Relevant to claim No.
Α	US 5 348 774 A (GOLEKI ET AL.) 2 September 1994 see the whole document	20	1-17
А	WO 95 11869 A (SOCIÉTÉ EUROPÉEN PROPULSION) 4 May 1995 cited in the application see claims 1-4 see page 4, line 34 - page 8, li see figure 4		1-3,6, 8-10, 20-22
Α	US 5 480 678 A (RUDOLPH ET AL.) 1996 cited in the application see page 5, line 48 - page 6, li	_	1,17
A	US 5 221 354 A (RIGNEY) 22 June see claim 1		1
		-/	
	ner documents are listed in the continuation of box C.	X Patent family members	are listed in annex.
"A" document conside "E" earlier do filing da "L" document which is citation of document other me document later tha	nt which may throw doubts on priority claim(s) or is cited to establish the publicationdate of another or other special reason (as specified) ant referring to an oral disclosure, use, exhibition or	cited to understand the prin invention  "X" document of particular relevations cannot be considered novel involve an inventive step where the considered to involve the considered to involve the combined with ments, such combination be in the art.  "&" document member of the sar	conflict with the application but notiple or theory underlying the vance; the claimed invention all or cannot be considered to rhen the document is taken alone vance; the claimed invention wolve an inventive step when the hone or more other such docupeing obvious to a person skilled time patent family
	3 January 1998	Date of mailing of the interna	ational search report
lame and ma	ailing address of the ISA  European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2  NL – 2280 HV Rijswijk  Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,	Authorized officer	

1

### INTERNATIONAL SEARCH REPORT

im. .ational Application No
PCT/FR 97/01858

(Commu	ation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
ategory *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	·	Relevant to daim No.
1	WO 87 04733 A (SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DE PROPULSION) 13 August 1987 see claims 1-4		1
',A	WO 96 33295 A (SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DE PROPULSION) 24 October 1996 cited in the application see the whole document		1-20
:			
		-	
,			
			·
		_ <del>_</del>	

### INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

PCT/FR 97/01858

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
US 5348774 A	20-09-94	CA 2167699 A DEP 0713538 A DEP 9501394 T WO 9504841 A	16-02-95 29-05-96 10-02-97 16-02-95
WO 9511869 A	04-05-95	FR 2711645 A EP 0725768 A JP 9504338 T	05-05-95 14-08-96 28-04-97
US 5480678 A	02-01-96	AU 4370996 A CA 2205139 A EP 0792385 A WO 9615288 A	06-06-96 23-05-96 03-09-97 23-05-96
US 5221354 A	22-06-93	US 5368888 A	29-11-94
WO 8704733 A	13-08-87	FR 2594119 A EP 0256073 A JP 2547230 B JP 63502757 T US 4823734 A	14-08-87 24-02-88 23-10-96 13-10-88 25-04-89
WO 9633295 A	24-10-96	FR 2733254 A	25-10-96

#### RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

PCT/FR 97/.01858

A. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE CIB 6 C04B35/83 C04B35 C04B35/80 C23C16/04 C23C16/44 C23C16/46 F16D69/02 Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classification nationale et la CIB **B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE** Documentation minimale consultée (système de classification suivi des symboles de classement) CIB 6 CO4B C23C Documentation consultée autre que la documentationminimale dans la mesure où ces documents relèvent des domaines sur lesquels a porté la recherche Base de données électronique consultée au cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et si cela est réalisable, termes de recherche C. DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents no, des revendications visées Α US 5 348 774 A (GOLEKI ET AL.) 20 1-17 septembre 1994 voir le document en entier WO 95 11869 A (SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DE Α 1-3,6,PROPULSION) 4 mai 1995 8-10. cité dans la demande 20-22 voir revendications 1-4 voir page 4, ligne 34 - page 8, ligne 32 voir figure 4 US 5 480 678 A (RUDOLPH ET AL.) 2 janvier Α 1,17 1996 cité dans la demande voir page 5, ligne 48 - page 6, ligne 51 US 5 221 354 A (RIGNEY) 22 juin 1993 Α 1 voir revendication 1 X Voir la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents Les documents de familles de brevets sont indiqués en annexe \* Catégories spéciales de documents cités: T° document utilérieur publié après la date de dépôt international ou la date de priorité et n'appartenenant pas à l'état de la technique pertinent, mais cité pour comprendre le principe "A" document définissant l'état général de latechnique, non considéré comme particulièrement pertinent ou la théorie constituant la base de l'invention "E" document antérieur, mais publié à la date dedépôt international "X" document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut ou après cette date être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive par rapport au document considéré isolément "L" document pouvant jeter un doute sur une revendcation de priorité ou cité pour déterminer la date depublication d'une document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée autre citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée) ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive lorsque le document est associé à un ou plusieurs autres "O" document se référant à une divulgation orale, à un usage, à documents de même nature, cette combinaison étant évidente pour une personne du métier une exposition ou tous autres moyens document publié avant la date de dépôtinternationat, mais postérieurement à la date de priorité revendiquée "&" document qui fait partie de la même famillede brevets Date à laquelle la recherche internationale a été effectivement achevée Date d'expédition du présent rapport de recherche internationale 28 janvier 1998 06/02/1998 Nom et adresse postale de l'administrationchargée de la recherche internationale Fonctionnaire autorisé Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Rigondaud, B Fax: (+31-70) 340-3016

### RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Dei de Internationale No
PCT/FR 97/01858

Cadegorio Identification des documents cités, avecle cas échéant. l'indicationdes passages periments no. des revendications  A WO 87 04733 A (SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DE PROPULSION) 13 août 1987 voir revendications 1-4  P, A WO 96 33295 A (SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DE PROPULSION) 24 octobre 1996 cité dans la demande voir le document en entier	
PROPULSION) 13 août 1987 voir revendications 1-4 P,A WO 96 33295 A (SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DE PROPULSION) 24 octobre 1996 cité dans la demande	ns visées
A WO 96 33295 A (SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DE 1-20 PROPULSION) 24 octobre 1996 cité dans la demande	
l l	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

### RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Renseignements relatifs aux membres de familles de brevets

Des de Internationale No
PCT/FR 97/01858

Document brevet cité au rapport de recherche	Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
US 5348774 A	20-09-94	CA 2167699 A EP 0713538 A JP 9501394 T WO 9504841 A	16-02-95 29-05-96 10-02-97 16-02-95
WO 9511869 A	04-05-95	FR 2711645 A EP 0725768 A JP 9504338 T	05-05-95 14-08-96 28-04-97
US 5480678 A	02-01-96	AU 4370996 A CA 2205139 A EP 0792385 A WO 9615288 A	06-06-96 23-05-96 03-09-97 23-05-96
US 5221354 A	22-06-93	US 5368888 A	29-11-94
WO 8704733 A	13-08-87	FR 2594119 A EP 0256073 A JP 2547230 B JP 63502757 T US 4823734 A	14-08-87 24-02-88 23-10-96 13-10-88 25-04-89
WO 9633295 A	24-10-96	FR 2733254 A	25-10-96